Journal of Electrochemistry

Volume 13 | Issue 4

2007-11-28

Preparation and Investigations on the TiO2Nanotube Arrays for Cathodic Protection of 316L Stainless Steel

Jing LI

Hong YUN

Chang-jian LIN

Recommended Citation

Jing LI, Hong YUN, Chang-jian LIN. Preparation and Investigations on the TiO2Nanotube Arrays for Cathodic Protection of 316L Stainless Steel[J]. *Journal of Electrochemistry*, 2007, 13(4): 367-371. DOI: 10.61558/2993-074X.1835

Available at: https://jelectrochem.xmu.edu.cn/journal/vol13/iss4/2

This Article is brought to you for free and open access by Journal of Electrochemistry. It has been accepted for inclusion in Journal of Electrochemistry by an authorized editor of Journal of Electrochemistry.

文章编号: 1006-3471(2007)04-0367-05

TiO₂ 纳米管阵列的制备及其对 316不锈钢 光生阴极保护作用的研究

李静,云虹,林昌健*

(固体表面物理化学国家重点实验室,厦门大学化学系,福建厦门 361005)

摘要: 应用直接电化学阳极氧化法,于含氟电解液中,在纯钛表面制备一层整齐有序的 TO₂纳米管阵列. 扫描电子显微镜 (SEM), X射线衍射 (XRD)表征该纳米管阵列的形貌及晶体结构,光电化学联用系统研究其 光电响应特性及对 ³¹⁶L的光生阴极保护作用.结果表明:以 TO₂纳米管阵列膜作为光生阳极时,在紫外光区 (λ < 387 nm)有显著增强的光生电流响应,并对 ³¹⁶不锈钢有较好的光生阴极保护作用.暗态下,光生电极电 位仍可维持较长的一段时间,继续起到阴极保护作用.

关键词: 阳极氧化;氧化钛纳米管;光生阴极保护;机理 中图分类号: TG 174 **文献标识码**: A

二氧化钛以其良好的光电、光敏、气敏、压敏等 特性,在太阳能电池、光催化降解污染物、各种传感 器、生物体植入材料等高科技领域具有重要的应用 前景^[13].目前,应用阳极氧化法在钛板表面制备结 构特殊的纳米多孔膜,其奇特的光电化学性质特别 是它对金属的光生阴极保护作用已成为国内外竞 相研究的热点^[49].所谓光生阴极保护,就是利用半 导体膜在光照下,入射光子激发半导体价带电子跃 迁,产生光生电子 空穴对,光生电子向电势较低的 金属表面迁移,导致金属表面电子密度增加,电极 电势降低,甚至远低于金属自然腐蚀电势(一般要 比腐蚀电位低 250 mV),从而使得金属进入热力学 稳态区即阴极保护状态.目前通常采用的半导体膜 是纳米 TD2 颗粒膜,但 TD2 膜只能吸收小于 380 nm波长紫外光,吸收域值较小,光效率也很低,在 太阳光下几乎没有作用,而在暗态下又因光生电子 一空穴对复合速率较快,光生阴极保护作用难以维 持.本文应用电化学阳极氧化法在纯钛表面制备一 层结构规整有序的 TO2 纳米管阵列,并以 316L不 锈钢耦连该 TO₂ 纳米管阵列作光电极,重点研究

该电极光生电位随时间的变化及受紫外、可见光的 影响,以及暗态下持续的阴极保护作用,比较纳米 TO2薄膜电极光电性能,进一步阐明了 TO2 半导 体在 NaCl溶液中光生阴极保护作用和机制.相关 研究至今鲜有报道.

1 实 验

1.1 氧化钛纳米管的制备

选用工业纯钛板,用金相砂纸磨抛光到表面无 划痕,依次用丙酮、无水乙醇、去离子水超声清洗. 室温下,以铂作对电极,在给定浓度的 HF、HF/ H₂SO₄电解液中控电位阳极氧化,这时,便在钛板 表面生成一层 TO₂ 纳米管阵列模.阳极氧化过程 始终施加磁力搅拌,一定时间后,取出样品立即用 大量去离子水冲洗,然后超声清洗、干燥,备作物理 化学性能表征.

1.2 氧化钛颗粒膜电极的制备

取 316不锈钢片 $(1 \text{ cm} \times 2 \text{ cm})$ 分别用水磨砂 纸和 $A_{1}O_{3}$ 抛光粉机械打磨成镜面,依次用丙酮, 无水乙醇、三次水超声清洗、干燥. IIO 面积为 1 cm

⁽C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnk 收稿日期: 2007-06-12,修订日期: 2007-07-01 * 通讯作者, Tel (86-592)2189354, Email cjlin@ xmu edu cn 国家自然科学基金项目 (50571085),国家科技部基础研究项目 (2005CCA06700)资助

 $\times 2 \text{ m} (10 \Omega / \text{m}^2)$ 经三次水超声清洗 15m in 干燥 待用.

采用溶胶凝胶 浸渍提拉法,在 316L不锈钢表 面构筑纳米 TO2 薄膜· TO2 溶胶的制备同文献 [12],即以钛酸四丁酯为前驱体,无水乙醇为溶 剂,乙酰乙酸乙酯为稳定剂和络合剂.钛酸四丁酯、 无水乙醇、乙酰乙酸乙酯和水的体积比选择 2: 20:1:0.4 TO₂ 溶胶呈淡黄色透明, 胶粒直径约为 1nm. 把处理后的 316不锈钢电极浸渍在 TO2 溶 胶内 $5 \min \cup 0.5 \min / s$ 的速率匀速提拉,自然干 燥后,于烘箱中干燥 10 m in 重复操作 $4 \sim 6$ 次,放 入马弗炉,在空气氛中于 450~500 ℃下煅烧 1~3 h 自然降温,记为 TO₂/316 L颗粒膜电极.

1.3 TO₂ 纳米管的结构表征

使用 LEO1530高倍扫描电镜 (SEM)测试 TO2 纳米管的形貌(日本 HITACHI公司), Panalytical X'pert多晶粉末衍射仪 (Philips公司)分析纳米粉 末及 TO2 薄膜的晶型, CuKα靶, 波长 0. 1506 mA.

1.4 TO。纳米膜光电性能测试

光电化学测试使用自行研制的光电化学联用系 统,光源为 LPX150高压氙灯, SBP300光栅光谱仪 (北京卓立汉光仪器公司), 263恒电位仪, 入射光 的波长 250~750mm, 可调, 光的强度约为 1.2 mW · m⁻².光电流和阴极保护测试采用光电解池和腐蚀 电解池联用的三电极系统: TO2 /316L颗粒膜电极 $(1_{cm} \times 2_{cm})$ 及 TO₂ 纳米管阵列膜电极 $(1_{cm} \times 1.5)$ m)垂直浸泡在光电解池中作光电流测试. 阴极保

护测试时用 Cu导线将 TD2 纳米管阵列膜光电极与 电解池中的 316L电极耦连, Pt丝为辅助电极, 饱和 甘汞电极 (SCE)作参比电极.以 150W 高压 Xe灯作 为光源, Xe灯的功率由电源电压或电流调节, 光电 解池的入射光窗口为 2 mm 厚的石英玻璃,从窗口 到电极表面为³cm水柱,以避免红外光的干扰,测试 不同波长入射光范围内光电流响应曲线、紫外和可 见光照射及暗态下光生电位随时间的变化曲线.光 电性质测试分别以 0.2mol·L⁻¹ Næ SO₄和 0.5 mol

• L^{-1} NaCl溶液作为电解液.

2 结果与讨论

2.1 纳米管阵列的形貌表征

图 1是纯钛在不同的含 F电解液中, 20 V 直 流电压下阳极氧化一定时间,450℃热处理后得到 的 TO₂ 纳米管阵列的 SEM 形貌照片. 如图所示, 在 0.5% (by mass) HF水溶液中阳极氧化 20 min 即可得到排列有序 TO2 纳米管膜层 (a), 尺寸均 匀,孔径约为 75~85 nm, 壁厚约为 15~20 nm. 而 在 0. 15% (by mass) HF+1 mol·L⁻¹H₂SO₄的水溶 液中制得的 TO2 纳米管阵列膜. (b)规整有序,孔 径约 90~100 nm, 壁厚约 14~16 nm, 管径尺寸基 本一致,膜层底部是一层薄而致密的阻挡层.

2.2 纳米管阵列的结构表征

图 2为按上述试验条件制备的 TO2 纳米管阵 列分别经 450℃ 和 600℃下煅烧 2 h后的 XRD谱 图.可以看出,热处理 450° 的 TO₂晶体,各衍射



图 1 在不同身解质溶液中, 20V电压下阳极氧化钛表面生成的 TO, 纳米管膜层正面 SEM 形貌 reserved. http://www.cnk Fig 1 A typical SEM image in top views of the TiO2 nanotubu arrays anodized at ²⁰V in different electrolyte a) 0. 5% (by mass) HF; b) 0. 15% (by mass) HF ± 1 mol·L⁻¹ H₂SO₄, anodization time 20 m in

峰尖锐而强,主要显示锐钛矿的(101)、(004)、 (112)、(204)等晶面的特征峰,**TO**₂结晶度和纯度 很高.经 600℃热处理后又出现了金红石的(110) 晶面特征峰,说明提高煅烧温度,所得的**TO**₂纳米 管膜层晶相为锐钛矿和金红石的混合相.



图 2 钛表面经过阳极氧化生成的 TO₂ 纳米管阵列膜于 空气中不同温度煅烧后的 X射线衍射谱

Fig 2 XRD patterns for the TD₂ nanotube layers prepared by anodization in air annealed at 450 °C (a) and 600 °C (b) respectively the peaks are annotated as A: anatase R: nutile T: Ti substrate

2.3 光生电流测试

图 3为工业纯钛板在 0. 15% HF + 1mol/L H₂SO₄电解液中阳极氧化 4 h制备得到的 TO₂纳 米管阵列膜,以及在上述 (1.2)条件下制备的 TO₂ 纳米颗粒膜的光生电流随入射光波长的变化曲线. 如图可见:厚度均约 500 nm的两种膜层,对波长小 于 380 nm的紫外光都有较明显响应,即显示较强 的光生电流,并分别在波长 325 nm, 350 nm处出现 吸收峰,这与文献报道是一致的 101 .但 TO₂纳米 管产生的光电流强度 (曲线 a)峰值达 1900 nA,远 远大于纳米 TO₂ 颗粒膜 (曲线 b).这表明管状结 构的 TO₂ 膜比纳米颗粒膜有更好的光电响应活 性.

 TO_2 是 n型半导体^[11],其极性较强,易吸收水 分并在表面形成 Ti (N) OH 键,当入射光子能量 大于其禁带宽度时,将产生强还原性的导带电子和 强氧化性的价带空穴,价带空穴可直接将吸附的有。 机物氧化,或者被 Ti (N) OH 捕获产生 [Ti(N) OH•]⁺,进而氧化吸附在其表面的有机物.导带 电子则可被 Ti(Ⅳ) OH 捕获, 生成浅势阱的 Ti(Ⅲ)OH; 或者被 Ti(Ⅳ)捕获生成深势阱的 Ti(Ⅲ)OH, 进而还原吸附的金属离子, 或者与吸 附的氧经过多步反应最终生成羟基自由基. 另外, 由光激发产生的电子和空穴, 在和吸附物发生反应 之前, 容易出现直接或间接的复合, 使光量子效率 降低. 因此, 电子与空穴的复合时间越长, 界面电荷 传输速率常数越大, 光活性就越高.

管状结构的 TO₂ 阵列膜具有更大的比表面 积^[12],能与电解液更有效的接触,这种结构易于捕 获光激发产生的电子空穴对,降低其复合几率,从 而使界面电荷传输速率增大,因此提高了光活性和 光生电流强度.



图 3 TO₂纳米管阵列 (a)和 TO₂纳米颗粒膜 (b)的光生 电流随入射光波长的变化曲线

Fig ³ Variation of the photocurrent with wavelength under irradiation for the T D_2 nanotube arrays (a) and T D_2 nanoparticle films (b)

2.4 光生阴极保护测试

图 4a示出的是与 TO₂ 纳米管阵列膜光阳极 耦连的 316L不锈钢电极,在波长为 350 nm 紫外光 照射下的光生电位随照射时间变化曲线.可以看 到,当紫外光开始照射时,复合膜电极的光生电位 迅速负移至 -0.30 V,比 316 L不锈钢自然腐蚀电 位 (-0.14V vs SCE)降低了 160 mV,此时金属处 于阴极保护状态,切断光源(暗态),光生电位在起 先数分钟内正移至 -0.29 V,然后趋于平缓,回升 速率约为 0.039 mV/s最大回升幅度仅 20 mV.再 次光照,电位又下降至 -290 mV,并在暗态(切断 光源)下这个较低的光生电位保持稳定,对金属的 阴极保护作用能继续维持 1.3 h以上. 图 4b是在紫外光照射下,以纳米 TO₂ /316L 颗粒膜电极作光阳极时其光生电位随时间的变化 曲线.从图中可以看出,纳米 TO₂ 膜有较强的光电 效应,316L的光生电位随着紫外光灯的开启与关 闭呈阶跃式变化,其光生电位的下降和上升几乎以 同样的速率变化,这说明尽管 TO₂ 薄膜的光电性 能具有较好的可重现性,但在暗态条件下,该 TO₂ 薄膜不能满足光生阴极保护的要求.

比较图 4a和 b 当关闭光源时,前者光生电位 的回升速率及回升幅度明显小于纳米颗粒膜,说明 纳米管阵列在暗态下能继续起到有效的阴极保护 作用.



- 图 4 光照和暗态下,与 TO₂ 纳米管阵列膜光阳极耦连的 316 L不锈钢电极 (a)和 TO₂ /316 L颗粒膜电极 (b) 在 NaC l溶液中的光生电位随时间变化曲线
- Fig 4 Time dependence of OCP for the 316L SS coupled with TiO₂ nanotube layers (a) and the TiO₂ /316Lnano particle films (b) in the ^{0.} 5mol/L NaCl under

面积致使其有效荷电区域不足造成的^[12],因而光 照时光生电子 空穴对的复合占主导;而 TO₂ 纳米 管因其结构优势^[13],作为光阳极可以与光电解池 电解液充分接触,有效地增加了光生荷电的传输效 率,提高了量子产率^[14],在紫外光照时能有效地储 存能量,关闭光源能使光生电位维持在一个较低 值,从而实现暗态下持续的光生阴极保护作用.

3 结 论

在含氟的水溶液中应用电化学阳极氧化法可 在纯钛表面制备排列有序、厚度相当的氧化钛纳米 管阵列·氧化钛纳米管膜层的相结构与热处理温度 有关,常温下为无定型 TO₂,经 450℃热处理为锐 钛矿型,而 600℃热处理后为锐钛矿和金红石的混 合相.经过 20 V恒电压阳极氧化和 450℃煅烧的 TO₂纳米管阵列具有比纳米颗粒膜更好的光电响 应特性,在紫外光照射下产生明显的光电流.

用 TO₂ 纳米管阵列膜电极为光生阳极,在紫 外光照射下可使 316L不锈钢处于阴极保护状态, 停止光照射,光生电极电位可以在较长的一段时间 内维持在 $-0.28 \sim -0.29V$ 左右,低于不锈钢的 自然腐蚀电位,表明管状纳米 TO₂ 膜能够在暗态 下继续起到有效的阴极保护作用,原因是这种含有 高比表面积的管状有序结构有利于提高光量子产 率.因此,以 TO₂ 纳米管作光生阳极是实现金属持 续的光生阴极防腐蚀保护的有效途径.

参考文献(References):

- [1] Rdgan O, Gratzel M. A low-cost-efficiency solar cell based on dye-sensitized colloidal TD₂ [J]. Nature 1991, 737-739.
- [2] Vinodgopal K. Hotchandani S. Kamat P. V. Electrochemically assisted photocatalysis, titania particulate film electrodes for photocatalytic degradation of 4-chlorophenol [J]. J Phys Chem. 1993, 97, 9040-9044.
- [3] Asahi R. Morikawa T. Ohwaki T. et al. Visible-light photocatalysis in nitrogen-doped titanium oxides [J]. Science 2001, 293: 269-271.
- [4] Zwilling V, Aucouturier M, Darque Ceretti E. Anodic oxidation of titanium and TA⁶V alloy in chromic media An electrochemical approach [J]. Electrochim Acta

UV illum ination and dark conditions. (C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnk [5] Gong D, Grines C A, Varghese O K, et al Titanium

上述现象是由于纳米颗粒膜相对较低的比表

Gong D, Grines C A, Varghese O K, et al Titanium oxide nanotube arrays prepared by anodic oxidation

• 371 •

[J]. JMaterRes 2001, 16: 3331-3334.

- [6] LaiYK, Sun L Zuo J er al Electrochemical fabrication and formation mechanism of TD₂ nanotube arrays on metallic titanium surface[J]. Acta Phys-Chin Sin-2004, 20: 1063-1066.
- [7] Park H, K in K Y, ChoiW. A novel photoelectrochem icalmethod of metal corrosion using a TD₂ solar panel
 [J]. Chem Commun. 2001, 14: 281-282.
- [8] Ohko Y, Saitoh S Tatsuma S et al Photoelectrochemical anticorrosion and self-cleaning effects of a TO₂ coating for type 304 stainless steel[J]. J Electrochem Soc 2001, 148 (1): B24-B28.
- [9] Subasri R. shinohara T. Investigations on SnO₂ -T D₂ composite photoelectrodes for corrosion protection [J]. Electro Commun. 2003, 5: 897-902.
- [10] Beranek R, Tsuchiya H, Sugishima T, et al Enhancement and limits of the photoelectrochemical response from anodic TD₂ nanotubes [J]. Appl Phys Lett 2005, 87, 243114.

- [11] Liu C. Bao N Z. Yang Z H, Lu X H. Photocatalytic performance of T D₂ Modifided by ped transition Metal Cons[J]. Chinese Journal of catalysis 2001. 02: 215-218.
- [12] Liu C(刘畅), BAO N Z(暴宁钟), YANG Z H (杨 现行), et al Photocatalytic performance of TD₂ modified by ped transition metalions[J]. Chinese Journal of catalysis(in Chinese), 2001, (2): 215-218.
- [13] Park JH, Kin S, Bard A J. Novel carbon doped TO₂ nanotube arrays with high aspect ratios for efficient solar water splitting [J]. Nano Lett 2006, 6: 24-28.
- [14] MorGK, ShankarK, PauloseM, et al. Enhanced photocleavage of water using titania nanotube arrays
 [J]. Nano Lett 2005, 5: 191-195.
- [15] Shankar K. Paulose M. Mor G K. et al A study on the spectral photoresponse and photoelectrochemical properties of flame-annealed titania nanotube-arrays [J]. J Phys D: Appl Phys 2005, 38: 3543-3549.

Preparation and Investigations on the TiO₂ Nanotube Arrays for Cathodic Protection of **316**L Stainless Steel

LI Jing YUN Hong LIN Chang-jian^{*}

(State Key Laboratory for Physical Chemistry of Solid Surfaces Department of Chemistry,

Xiamen University Xiamen ³⁶¹⁰⁰⁵, Fujian China)

A bstract: A highly ordered T D_2 nanotube layer was fabricated by potentiostatic anodization of pure titanium in fluorinated electrolyte solutions. The structure and composition of the asprepared T D_2 nanotubes were characterized by SEM and XRD. The T D_2 nanotubes show a stronger absorption in the ultraviolet (UV) light range. The performances of photogenerated cathodic protection and the photoelectrochemical response for the T D_2 nanotube layers under illumination and dark conditions were evaluated through the electrochemical measurements. It is found that the open-circuit potentials of 316 SS coupled with the T D_2 nanotubes layers shift negatively under UV light irradiation ($\lambda \leq 380$ nm). It is indicated that the T D_2 nanotubes arrays are able to function effectively a photogenerated cathodic protection for metals under light illumination and keep the cathodic protection for a long time under dark conditions

Keywords_anodic oxidization; TD2 nanotube; photocathodic protection; UV light mechanism

第 4期